



## МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ **МВУ ТМ МАГНА ТИС 02**

### Назначение:

Нанесение плёнок металлов, резистивных материалов и диэлектриков.

### Особенности:

- МРУ - 2 шт.;
- Термический испаритель - 1 шт.;
- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):  
Ø100 мм - 4шт.;
- Периодический поворот подложкодержателя на 90°;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м<sup>2</sup>.

